

特許協力条約に基づく国際出願願書

2003M027

原本（出願用） - 印刷日時 2003年12月17日（17.12.2003）水曜日 09時31分23秒

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/R0/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.11.2003)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	2003M027
I	発明の名称	シリコンウェーハの製造方法
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	三菱住友シリコン株式会社
II-4en	Name	SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION
II-5ja	あて名:	105-8634 日本国 東京都 港区 芝浦一丁目2番1号
II-5en	Address:	2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8634 Japan
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP
II-7	住所 (国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	81-952-71-6562
II-9	ファクシミリ番号	81-952-71-6536
III-1	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-1-4ja	氏名 (姓名)	梅野 繁
III-1-4en	Name (LAST, First)	UMENO, Shigeru
III-1-5ja	あて名:	105-8634 日本国 東京都 港区 芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内
III-1-5en	Address:	c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8634 Japan
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-1-7	住所 (国名)	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2003年12月17日（17.12.2003）水曜日 09時31分23秒

III-2 III-2-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-2-2	右の指定国についての出願人である。	
III-2-4j a	氏名(姓名)	宝来 正隆
III-2-4e n	Name (LAST, First)	HOURAI, Masataka
III-2-5j a	あて名:	105-8634 日本国 東京都 港区 芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内
III-2-5e n	Address:	c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8634 Japan
III-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-3 III-3-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-3-2	右の指定国についての出願人である。	
III-3-4j a	氏名(姓名)	佐野 正和
III-3-4e n	Name (LAST, First)	SANO, Masakazu
III-3-5j a	あて名:	105-8634 日本国 東京都 港区 芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内
III-3-5e n	Address:	c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8634 Japan
III-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-3-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-4 III-4-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-4-2	右の指定国についての出願人である。	
III-4-4j a	氏名(姓名)	三木 新一郎
III-4-4e n	Name (LAST, First)	MIKI, Shinichiro
III-4-5j a	あて名:	105-8634 日本国 東京都 港区 芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内
III-4-5e n	Address:	c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8634 Japan
III-4-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-4-7	住所 (国名)	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2003年12月17日（17.12.2003）水曜日 09時31分23秒

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において下記のごとく出願人のために行動する。 氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名: Address: 電話番号 ファクシミリ番号 電子メール	代理人 (agent) 安倍 逸郎 ABE, Itsurou 802-0002 日本国 福岡県 北九州市小倉北区 京町三丁目14番8号 ジブラルタ生命小倉京町ビル80A室 Gibraltar Seimei Kyomachi BLDG. 80A, 14-8, Kyomachi 3-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-0002 Japan 81-93-533-9451 81-93-533-9461 abpatent@mx1.alpha-web.ne.jp
V	国の指定	
V-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	CN JP KR US
V-5	指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。	
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張 出願日 出願番号 国名	2003年02月14日 (14.02.2003) 特願2003-37523 日本国 JP
VII-1	特定された国際調査機関 (ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)

特許協力条約に基づく国際出願願書

2003M027

原本（出願用） - 印刷日時 2003年12月17日（17.12.2003）水曜日 09時31分23秒

VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	-	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-4	発明者である旨の申立て（米国を指定国とする場合）	-	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書（申立てを含む）	5	-
IX-2	明細書	21	-
IX-3	請求の範囲	4	-
IX-4	要約	1	EZABST00.TXT
IX-5	図面	1	-
IX-7	合計	32	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	✓	-
IX-11	包括委任状の写し	✓	-
IX-13	優先権証明書	優先権証明書 VI-1	-
IX-17	PCT-EASYディスク	-	フロッピーディスク
IX-18	その他	納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面	-
IX-18	その他	国際事務局の口座への振込を証明する書面	-
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	1	
IX-20	国際出願の使用言語名:	日本語	
X-1	提出者の記名押印		
X-1-1	氏名(姓名)	安倍 逸郎	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日（訂正日）	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

特許協力条約に基づく国際出願願書

2003M027

原本（出願用） - 印刷日時 2003年12月17日（17.12.2003）水曜日 09時31分23秒

国際事務局記入欄

II-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--